

ナノインプリント技術の集大成!

2019年11月  
刊行

# ナノインプリント技術 ハンドブック

Nanoimprint Technology

応用物理学会・ナノインプリント技術研究会 [編]

## ナノインプリント技術ハンドブック 編集委員会

### 【委員長】

松井 真二 (兵庫県立大学 名誉教授)

### 【編集幹事】

平井 義彦 (大阪府立大学 教授)

廣島 洋 (産業技術総合研究所 柏センター所長)

中川 勝 (東北大学 教授)

宮内 昭浩 (東京医科歯科大学 特任教授)

## 発刊の主旨

1995年のチュー(Chou)教授によるナノインプリント技術の提案から24年が過ぎ、装置開発および関連部材である材料開発、モールド開発などのインフラがかなり整備されてきた。ナノインプリント技術は、これまでの半導体に代表される光ステップや電子ビーム描画による微細加工装置に比べて、装置構造が簡単でかつ装置価格が格段に安価であることが特徴である。安価な装置、プロセスが簡便かつ10ナノメートルレベルの高解像度、および高スループットである特徴がナノインプリントのさまざまなデバイスへの量産化適用への魅力である。これまでに、微細マイクロレンズ、高効率フォトダイオードを達成するためのフォトニクス結晶構造形成、液晶ディスプレイなどに用いる高性能反射防止膜などが、すでに実用されており、さらにさまざまな分野への応用研究が開始されている。たとえばエネルギー分野では、燃料電池の反応場の隔壁や太陽電池の表面にナノインプリントにより凹凸を持たせ、効率を上げることが行われている。さらに、半導体集積回路チップの量産適用研究も開始されると期待される。このように、ナノインプリント技術を適用した市場は急速に成長しており、その個々の製品市場規模はきわめて大きい。ナノインプリント技術を有し、製品展開することにより、企業の技術差別化、優位性を図ることができる。本書は、ナノインプリントの基礎とともに、現状で最新のナノインプリント装置と関連部材、多様なデバイス応用についてわかりやすく執筆している。初心者から第一線の技術者、研究者の方々が、実際にナノインプリント技術に取り組む際に、必ず参考になる最新の研究成果を網羅しており、本書が国内のナノインプリント技術の発展とナノインプリントを利用した産業創生に役立つものと期待する。

応用物理学会・ナノインプリント技術研究会  
委員長 平井 義彦



B5判・802頁・1色刷・CD-ROM付  
本体価格60,000円【税別】



株式会社 オーム社

〒101-8460 東京都千代田区神田錦町3-1  
TEL◎ 03(3233)0641 FAX◎ 03(3233)3440  
URL◎ <http://www.ohmsha.co.jp/>



## 第I編 基礎編

### 第1章 序論

#### 1.1 ナノインプリントの歴史

エンボス加工のはじまり/モールドマスク法/ナノインプリントの誕生/ナノインプリントの進展/ナノインプリントの応用と展開

#### 1.2 ナノインプリントプロセス

熱ナノインプリントと光ナノインプリント/ナノインプリントの成立要件/ナノインプリントの方式/種々のナノインプリントプロセス

参考文献

### 第2章 ナノインプリント関連技術

#### 2.1 印刷技術

印刷の歴史/印刷方式/凸版印刷方式/凹版印刷方式/平版印刷方式/孔版印刷方式/無版印刷方式/印刷機の方式/直接印刷法と間接印刷法(オフセット印刷法)/インキ/機能性パターンへの適用

#### 2.2 ソフトリソグラフィ

#### 2.3 ナノインプリントリソグラフィの先駆的研究

研究の背景/モールドマスク法の原理/実証実験/モールドマスク法の位置付け

参考文献

### 第3章 ナノインプリントの基礎物理化学とシミュレーション

#### 3.1 熱ナノインプリント

熱可塑性樹脂と機械的特性/ゴム弾性モデルによる樹脂の成型解析(定常解析)/粘弾性モデルによる樹脂形状の時間変化/簡易モデルによる大面積解析/分子動力学法による樹脂分子の流動解析

#### 3.2 光ナノインプリント

光ナノインプリントのプロセス/レジスト充填プロセス/光照射プロセス/光硬化プロセス

#### 3.3 離型

離型プロセスと欠陥/離型のメカニズム/傾斜角付きモールドによる離型力低減/離型性向上のためのプロセス

#### 3.4 樹脂収縮

樹脂収縮/樹脂の収縮による寸法変化の予測と補正

#### 3.5 ナノインプリントのシミュレータとシミュレーションの応用

光インプリントの硬化・収縮シミュレーション/Software for Fast Simulation of Nanoimprint Lithography/ナノインプリントシミュレーション

参考文献

### 第4章 熱ナノインプリント

#### 4.1 多様な材料への熱ナノインプリント

熱ナノインプリントプロセス/熱ナノインプリント用樹脂材料/ガラス材料へのナノインプリント/ガラスやポリマーなどの非晶質材料への原子レベルパターンニングと応用/金属材料の直接ナノインプリント/金属ガラスへのナノインプリント/生分解性樹脂へのナノインプリント

#### 4.2 熱ナノインプリントによる多様な構造形成

高アスペクト比構造の形成/リバーサルナノインプリントによる3次元積層構造/光学要素・曲面構造の形成/ナノ・キャスト法によるパターン転写/樹脂の延伸による高アスペクト比構造の形成

参考文献

### 第5章 光ナノインプリント

#### 5.1 光ナノインプリント

光ナノインプリントの特長/光ナノインプリント装置/ステップアンドリピートによる光ナノインプリント

#### 5.2 光ナノインプリント用硬化樹脂

光ナノインプリント樹脂/光ナノインプリント樹脂への要求特性/光ナノインプリントに関連するトピックス

#### 5.3 凝縮性ガスを用いた光ナノインプリント

大気中の光ナノインプリント/ガス透過性モールドを利用する光ナノインプリント/凝縮性ガスを用いた光ナノインプリントの原理/凝縮性ガス:ペンタフルオロプロパン(PFP)/PFP環境の発生/PFPによるバブル欠陥抑制/PFPインプリントでの高速充填/PFPを用いたナノパターン形成/PFPによる離型力低減/凝縮性ガスの副作用とその利用

#### 5.4 Jet&Flash ナノインプリント

成り立ち/原理/特徴/適用

参考文献

### 第6章 各種ナノインプリント

#### 6.1 金属ナノインプリント

金属ナノインプリントの位置づけ/ナノインデンテーションとナノ塑性加工/マイクロ塑性加工/金属表面への機械的ナノインプリント/その他の金属ナノ構造のパターンニング法

#### 6.2 室温ナノインプリント

室温ナノインプリントとは/ハードモールドを用いた室温ナノインプリント/PDMSソフトモールドを用いた室温ナノインプリント

#### 6.3 ナノレオロジープリンティング-高性能な酸化物デバイスを直接形成する技術-

ナノレオロジープリンティングの紹介/酸化物ゲルの構造解析と加工メカニズム/n-RP法による電子デバイスの作製/微細化への挑戦

#### 6.4 セラミックナノ粒子分散樹脂を用いたインプリントプロセスの高度化

粉末プロセス材料/粒子分散処理/プロセスの流れ/シート上への微細パターンニング/多層インプリント技術/界面制御とSOFCへの応用/多層構造の成形/非平面流路の成形

#### 6.5 陽極酸化ポーラスアルミナを用いたナノインプリント

高規則性陽極酸化ポーラスアルミナモールドの作製/高規則性陽極酸化ポーラスアルミナを用いたナノインプリント/ナノインプリントによる機能性表面の形成

#### 6.6 コンタクトプリントによる微細積層印刷

反転オフセット印刷の概要/反転オフセット印刷のプロセスパラメータ/印刷による層間接続

#### 6.7 レーザー加工孔版印刷によるナノインプリントリソグラフィ

光ナノインプリント成形レジストパターンへの残膜厚均一化の重要性/レーザー加工孔版印刷による高

粘度光硬化性液体の液滴配置/Print-and-imprint法

#### 6.8 電圧印加ナノインプリント

#### 6.9 超音波ナノインプリント

成形材料別の効果/超音波振動の周波数/振幅依存性

#### 6.10 Liquid Transfer Imprint

#### 6.11 ハイブリッドナノインプリント

マイクロ・ナノ混在構造の転写

#### 6.12 3次元ナノインプリント

デュアルダメージプロセス/PDMSモールドを用いた3次元ナノインプリント

#### 6.13 液浸ナノインプリント

液浸による残留空気の排除/凸型モールドと薄膜成形材料の組み合わせに対する効果

#### 6.14 植物由来のナノインプリント用ガス透過性モールド

目的/ナノインプリント用ガス透過性モールド組成物/ナノインプリント用ガス透過性モールドの優位性/セルロース系ガス透過性モールドの研究例/ガス透過性モールドを用いたナノインプリント技術の用途展開

参考文献

### 第7章 ナノインプリント材料

#### 7.1 材料科学

高分子のレオロジーの基礎/高分子成形加工の基礎/高分子最表面のレオロジー/表面力・共振/測定からわかること/ナノギャップ間におけるナノインプリント用樹脂の流動性評価/ナノインプリント用樹脂のレオロジー計測/光硬化性液体の硬化特性と硬化レジストの離型力

#### 7.2 ナノインプリント樹脂

易凝縮性ガスPFPに適した光硬化性組成物/蛍光レジスト/UVナノインプリント樹脂(PAKシリーズ)/UVナノインプリント樹脂(NIF)/UVナノインプリント樹脂(高・低屈折率材料)/ケイ素含有ナノインプリント樹脂/インクジェット塗布に利用できるUVナノインプリント用レジスト材料/光学素子用UV硬化型ハイブリッドポリマー/フッ素樹脂含有ナノインプリント材料/microresist technology GmbHのNIL用レジスト材料/モスア向けUVナノインプリント樹脂/有機-無機ハイブリッド型UVナノインプリント樹脂

#### 7.3 離型材料

フッ素系シランカップリング剤の合成と応用/UVナノインプリント用離型剤/ナノインプリント用含フッ素離型材料

参考文献

### 第8章 平行平板型ナノインプリント

#### 8.1 装置

「電子」モアレ法を用いたアライメントのための位置計測方法/蛍光モアレアライメント/平行平板型ナノインプリント装置I/平行平板型ナノインプリント装置II

#### 8.2 Jet&Flash ナノインプリント

半導体製造用ナノインプリントシステム/レプリカテンプレート製造用ナノインプリントシステム/ナノインプリント装置の今後

#### 8.3 平板モールド

各種材料によるモールド作製技術/半導体NGL石英モールド/ナノインプリント用フィルムモールド/PDMSモールド

参考文献

### 第9章 ローラ型ナノインプリント

#### 9.1 装置

Roll to Roll UVインプリント装置/シートナノインプリント装置

#### 9.2 電子ビーム描画によるロールモールドの作製

#### 9.3 レーザアシストロール熱ナノインプリント

レーザーアシスト熱ナノインプリント/ロールナノインプリント/レーザーアシストロール熱ナノインプリント

#### 9.4 シームレスローラナノインプリント

開発の背景/電子ビームを用いた微細パターンニング用円筒版(SRM)の紹介/Roll to Roll生産プロセスの開発/今後の展開

参考文献

### 第10章 モールド作製技術

#### 10.1 リソグラフィ技術

電子ビーム描画/回転電子ビーム描画技術/レーザー描画/2光束レーザー干渉(ホログラフィ)/ナノインプリントリソグラフィ用モールドパターン補正プログラムSTAMP/金属埋め込みモールドと液中アライメント/非焦点UV露光による抜き勾配の付与

#### 10.2 エッチング技術

#### 10.3 ALD/ALE技術

ALD技術/ALE技術/ALDとRIEの融合プロセス

#### 10.4 自己組織化(DSA)

ブロックコポリマーの誘導自己組織化/グラフトエピタキシ法によるブロックコポリマー薄膜の自己組織化の配向制御/ケミカルレジストレーション法によるブロックコポリマー薄膜の自己組織化の配向制御

#### 10.5 複製技術(ニッケル、樹脂モールドの複製)

複製プロセス概要/ニッケルモールドの複製技術/樹脂モールドの複製技術

#### 10.6 モールドへの離型剤塗布

離型剤の処理方法:液相法と気相法/離型性能の劣化

#### 10.7 モールドクリーニング

モールド洗浄の必要性/洗浄方法の選択/ナノインプリントモールドの運用方法

参考文献

### 第11章 評価技術

#### 11.1 SEM/TEM

ローラモールド用CD-SEM/ミラー電子顕微鏡によるモールド検査技術/高精度線幅測定技術CD-SEM

#### 11.2 原子間力顕微鏡

走査型プローブ顕微鏡によるナノインプリント評価/CD-AFM, ラインエッジラフネス(LER)測定



### 11.3 パターン評価

電子ビームによるテンプレート計測と異物分析/光によるテンプレート検査・計測/モールドの検査・評価/ナノスケールパターンの光学的マクロ評価/蛍光顕微鏡による光ナノインプリント連続成形の評価/光硬化樹脂のはく離に生じる力の測定/反射分光膜厚計/X線反射率測定/マイクロフォーカスX線CTシステムによる3次元観察

### 11.4 離型材料評価

離型力評価装置/離型性評価/連続UV硬化ナノインプリントにおける離型性評価/離型材料の吸収端近傍X線吸収微細構造(NEXAFS)による評価

参考文献

## 第II編 応用編

### 第12章 光学デバイス応用

#### 12.1 ワイヤグリッド偏光素子

WG偏光素子の特性/WG偏光素子の歴史/WG偏光素子の原理/WG偏光素子の設計/ナノインプリントを用いたWG偏光素子の製造方法

#### 12.2 ワイヤグリッド偏光フィルム(WGF)の開発と応用

ワイヤグリッド偏光素子とは/ワイヤグリッド偏光フィルム(WGFTM)/ナノインプリント技術/ワイヤグリッド偏光フィルムの特徴/容易な形状加工

#### 12.3 ホログラム

ホログラムの種類/ホログラムの機能/計算機合成ホログラム(CGH: computer generated hologram)

#### 12.4 UVナノインプリント技術の金属メタ表面デバイスへの展開

UV-NILプロセス/UV-NILによる大面積SP-RGBカラーフィルタ/UV-NILで作製した発光増強ブラズモニックメタ表面/UV-NILによるCO<sub>2</sub>ガス検出用メタ表面熱放射源

#### 12.5 メタマテリアル・メタサーフェスの基礎

メタマテリアルとメタサーフェス/メタマテリアルの屈折率/メタマテリアルの波動インピーダンス/メタサーフェスの特徴/ブラズモニックメタサーフェスから誘電体メタサーフェスへ

#### 12.6 ブラズモニックデバイス

可視光メタマテリアルに向けたナノインプリント技術/熱ナノインプリントリソグラフィと光ナノインプリントリソグラフィでの現状と課題/気相反応を用いた有機-無機ハイブリッド化レジストでの現状と課題/光ナノインプリント技術におけるリフトオフプロセスでの現状と課題

#### 12.8 ガラスナノインプリントによる光学素子の形成

サブ波長光学素子/表面プラズモン回折格子

#### 12.9 ソルゲルナノインプリント法による光学素子

ソルゲル法/ソルゲルナノインプリント法

#### 12.10 光導波路

ナノインプリント技術による光導波路作製の意義/ナノインプリントによるポリマー光導波路の構造と作製プロセス/リッジ型光導波路/反転リッジ型光導波路

#### 12.11 半導体レーザーへの光ナノインプリント応用

光通信市場における半導体レーザー/DFB LDへのナノインプリントの適用と課題/DFB LD作製プロセス/貫通エッチングの均一性/押し付け圧力による影響の評価/回折格子形状/LDの基本特性と均一性/LDの長期信頼性

#### 12.12 LEDへのナノインプリント

ナノインプリント技術/LEDの高輝度化/内部量子効率と外部量子効率の向上/サファイア基板へのナノインプリント/フィルムタイプの樹脂モールド(フィルムモールド)の作製/微細パターン形成/今後の展望

#### 12.13 GaN結晶成長基板へのナノインプリント

背景/基板作製プロセス/SiO<sub>2</sub>ナノマスクの作製結果/GaNの結晶成長および転位削減結果

#### 12.14 液晶材料へのナノインプリントグラフィコエピタキシ

概要/光反応性高分子液晶へのナノインプリントグラフィコエピタキシ

#### 12.15 反射防止

参考文献

### 第13章 バイオデバイス応用

#### 13.1 バイオミメティクスの現状と課題

身近にあるバイオミメティクス/黎明期のバイオミメティクス/第1世代としての分子系バイオミメティクス/機械系バイオミメティクスの系譜/材料系バイオミメティクスによるルネサンス/生態系バイオミメティクスの新たなトレンド/第4次産業革命とバイオミメティクス/フランスの動向から読み取るべきこと/バイオミメティクスの現代的意義/情報科学による生物から工学への技術移転/持続可能性とバイオミメティクス

#### 13.2 ナノインプリントによる表面改質とバイオデバイス応用

細胞培養への応用/免疫分析への応用

#### 13.3 広角で単色かつ高輝度な光輝材の量産化

発色の奇妙な原理/発色の再現/量産化とナノインプリント/大面積化の問題と対策/大面積量産型モルフォ発色体のフレキシブルフィルム化

#### 13.4 生物のサーマルマネジメントと材料設計への展開

サハラシビルバエ(Scutigrahyphididae) /モルフォ蝶/珪藻

#### 13.5 ナノインプリント技術の光バイオチップへの応用

バイオチップ作製におけるナノインプリント技術の応用/疾患マーカー計測のための「小型PEFバイオチップ」

#### 13.6 マイクロ・ナノパターンの歯科バイオ応用

歯牙および歯周組織の微細構造/チタンマイクロ・ナノパターンの作製/アパタイトマイクロ・ナノパターンの作製/歯表面でのナノインプリントに向けて

#### 13.7 温度応答性ポリマーのバイオ応用

温度応答性ポリマー/微細パターンの形成/微細パターンの温度応答性/微細パターンの特定箇所の変形/細胞チップへの応用/今後の展開

#### 13.8 印刷法によって作製するバイオセンシングデバイス

#### 13.9 タンパク質基質のパターニング

タンパク質の熱転移/モールド作製/実験/結果

#### 13.10 マイクロTAS

背景/エンボス技術のマイクロTASへの応用/ナノインプリントのマイクロTASへの応用/マイクロ

TASの今後の発展

#### 13.11 マイクロ・ナノパターンの超親水/超撥水への応用

目的/バイオミメティクス構造による濡れ性の制御/バイオミメティクス構造の加工/切削加工/短パルスレーザー加工

#### 13.12 ハイアスペクト生分解性マイクロニードルのナノインプリントによる作製

目的/材料と方法/予備実験/マイクロニードルの作製

参考文献

### 第14章 エネルギーデバイス応用

#### 14.1 薄膜太陽電池用3D微細構造パターン基板

“電氣的に薄く光学的に厚い”アモルファスSi薄膜太陽電池/3D微細構造パターン基板作製技術の検討/液相室温ナノインプリント技術による3D微細構造パターン基板の作製/3Dミクロ構造パターン形状の検討/透光性3Dミクロ構造パターン基板上へのアモルファスSi薄膜太陽電池の作製

#### 14.2 太陽電池集光フィルム

太陽電池における光マネジメント技術/光学シミュレーションを用いて設計した高透過なフッ素系アレイフィルムの作製/フッ素系アレイフィルムの光学特性/熱ナノインプリントプロセスに基づいた連続生産技術

#### 14.3 太陽電池の金属ナノ構造電極の形成

金属の再結晶化温度/実験/結果

#### 14.4 有機太陽電池への応用

ナノヘテロ接合構造による高効率化

#### 14.5 燃料電池への応用

参考文献

### 第15章 電子デバイス応用

#### 15.1 半導体量産用ナノインプリントリソグラフィ

半導体生産に向けた次世代リソグラフィの選択/NILの欠陥発生メカニズムと対策/NILのプライメント技術と重ね合わせ技術/テンプレート品質向上

#### 15.2 ナノインプリントのパターンメディア作製への適用

#### 15.3 機能性酸化物エレクトロニクスへの応用

機能性酸化物/機能性酸化物ナノリソグラフィとナノインプリントリソグラフィ/直接酸化物ナノインプリントリソグラフィ/酸化物リフトオフ/リソグラフィ/ナノインプリント酸化物成長法によるナノ構造形成/ナノインプリントを利用した酸化物ナノ構造誘導自己組織化/ナノインプリント法による機能性酸化物ナノ構造デバイスの形成

#### 15.4 有機薄膜トランジスタ

ナノインプリントによる短チャネル有機薄膜トランジスタの作製/有機薄膜デバイスでのナノインプリントによる分子配向制御/ナノインプリントを用いた有機強誘電体アレイの形成

#### 15.5 フレキシブルエレクトロニクス

フレキシブルエレクトロニクスの製造技術/フレキシブル実装技術/ストレッチャブル素材

#### 15.6 フレキシブルディスプレイ

なぜフレキシブルなのか/印刷形成電極の選択/印刷形成電極における課題/導電性インクにおける課題/フレキシブルディスプレイの現状と展望

#### 15.7 無機ナノ材料の印刷・転写技術による機能性電子デバイスの開発

無機ナノ材料印刷/転写技術/無機ナノ材料の機械的柔軟性と表面処理の重要性/極薄膜III-V族半導体層の転写技術およびその電気特性

#### 15.8 ReeltoReelインプリントによるスマートファイバの加工

平板モールドによるスライド式ローラインプリント/シームレス円筒モールドによるローラインプリント

#### 15.9 ナノインプリントによるポリイミドの微細配線形成技術

ポリイミドの低温微細成形プロセス/成形例と応用例

#### 15.10 選択的トレンチフィリングCuめっきによる配線プロセス

電子部品の微細配線形成/選択的Cuめっきを用いたトレンチ配線形成プロセス

#### 15.11 ナノインプリントによる金属微細配線形成

厚膜ナノ印刷技術の概要/厚膜ナノ印刷で形成した金属微細パターン/金属微細配線による透明導電性フィルムの作製

参考文献

### 第16章 関連する応用デバイス

#### 16.1 インプリントとMEMSを組み合わせた応用技術

MEMS技術  
ウェットエッチングとナノインプリントを組み合わせた微細加工技術  
フォトリソグラフィの現像技術に応用した残膜のないインプリント技術

#### 16.2 大面積モールドとそれを用いたRolltoRoll(RtR)プロセスによる機能性

#### フィルムの開発

モールドの大型化技術  
RtRプロセスを用いた機能性フィルムの作製

#### 16.3 シングルナノ造形に向けた研究動向

参考文献

## 第III編 資料編

### 第17章 ナノインプリント関連資料

#### 17.1 ナノインプリント国際会議アブストラクト題目

#### 17.2 ナノインプリント関連科学研究費

# 執筆一覽

青柳 誠司	関西大学	小林 幸子	キオクシア株式会社	中村 貴宏	東北大学
赤坂 司	北海道大学	近藤 敏彰	首都大学東京	新倉 ちさと	物質・材料研究機構
芥川 哲	凸版印刷株式会社	齋藤 彰	大阪大学	新関 嵩	エリオニクス株式会社
安宅 正志	株式会社ホロン	早乙女 康典	エムジーエー技術研究所	西井 準治	北海道大学
阿部 誠之	旭化成株式会社	坂本 暁祐	早稲田大学	萩原 明彦	東芝機械株式会社
伊丹 康雄	ダイキン工業株式会社	坂本 寛	AGC株式会社	春山 雄一	兵庫県立大学
伊藤 公夫	大日本印刷株式会社	佐々木 崇	AGC株式会社	東木 達彦	キオクシア株式会社
伊東 駿也	東北大学	佐藤 数行	ダイキン工業株式会社	平井 義彦	大阪府立大学
伊藤 伸太郎	名古屋大学	品田 博之	株式会社日立製作所	廣島 洋	産業技術総合研究所
伊藤 高臣	エリオニクス株式会社	柴田 政宏	クレストック株式会社	藤森 進	東京理科大学
伊藤 浩志	山形大学	島崎 讓	株式会社日立製作所	徳苅 遼平	産業技術総合研究所
稲 秀樹	キャノン株式会社	下田 達也	北陸先端科学技術大学院大学	前川 佳朗	旭化成株式会社
伊部 武史	DIC株式会社	下村 政嗣	千歳科学技術大学	前田 浩孝	名古屋工業大学
伊吉 就三	元兵庫県立大学	上瀧 房枝	ハイデルベルグ・インストルメンツ株式会社	益田 秀樹	首都大学東京
岩井 武	東京応化工業株式会社	白井 正充	大阪府立大学	増渕 雄一	名古屋大学
牛島 洋史	産業技術総合研究所	杉本 喜正	物質・材料研究機構	松井 真二	兵庫県立大学
白杵 一幸	富士フィルム株式会社	鈴木 健太	産業技術総合研究所	松本 卓也	大阪大学
大井 秀雄	株式会社協同インターナショナル	芹澤 光明	東芝機械株式会社	三澤 毅秀	綜研化学株式会社
大井 英之	クレストック株式会社	高橋 克幸	株式会社ホロン	水上 雅史	東北大学
大幸 武司	東洋合成工業株式会社	高原 淳一	大阪大学	水野 潤	早稲田大学
大西 有希	東京工業大学	竹井 邦晴	大阪府立大学	宮内 昭浩	東京医科歯科大学
岡田 真	元兵庫県立大学	竹井 敏	富山県立大学	株式会社ダイセル	株式会社ダイセル
小田 隆志	三井化学株式会社	武田 実	京都工芸繊維大学	銘苅 春隆	産業技術総合研究所
片瀬 徹也	明昌機工株式会社	竹中 幹人	京都大学	森脇 和幸	神戸大学
上林 拓海	早稲田大学	田中 敬二	九州大学	八田 浩一	東京エレクトロン株式会社
北村 満	大日本印刷株式会社	田中 秀和	大阪大学	柳沢 昌輝	住友電気工業株式会社
日下 哲	日本板硝子株式会社	田中 康弘	パナソニック株式会社	柳下 崇	首都大学東京
日下 靖之	産業技術総合研究所	谷口 淳	東京理科大学	山口 昌樹	信州大学
栗原 和枝	東北大学	筒井 昌	株式会社エイチ・ティイー・エル	山下 恒雄	ダイキン工業株式会社
栗原 健二	元NTTアドバンステクノロジー株式会社	津守 不二夫	九州大学	山本 磨人	キャノン株式会社
黒瀬 隆	山形大学	寺嶋 真伍	関西大学	山本 典孝	産業技術総合研究所
桑原 孝介	株式会社日立製作所	當麻 浩司	東京医科歯科大学	尹 成圓	産業技術総合研究所
小久 保光典	東芝機械株式会社	中尾 政之	東京大学	横山 義之	富山県産業技術研究開発センター
小瀧 健一	エンジニアリングシステム株式会社	中川 勝	東北大学	吉川 綾司	キオクシア株式会社
小谷 和範	株式会社島津製作所	長藤 圭介	東京大学	好野 則夫	元東京理科大学
小林 淳平	日産化学株式会社	中野 広	株式会社日立製作所	吉本 護	東京工業大学

## ▼ 購入申込書 (この注文書は書店では扱えませんのでご注意ください) ▼

- ◆必要事項をご記入の上、この用紙にてオーム社にFAXまたは郵便にてお送りください。
- ◆発刊後、順次発送させていただきます。
- ◆配送手数料は  
※今回のご注文に限りサービス(無料)とします。

2020年11月30日まで有効

FAX

03-3293-2824

株式会社オーム社  
書籍編集局 担当：橋本 行  
〒101-8460  
東京都千代田区神田錦町3-1  
電話 03(3233)0552

書 名	本体価格	お申込冊数
ナノインプリント技術ハンドブック ISBN 978-4-274-22448-5	60,000円【税抜】	冊

フリガナ  
◆お 名 前

◆配送先

〒

電 話

E-mail

◆お支払い方法 (いずれかに○印をつけ、②の場合は必要事項をご記入ください)

- ① 代金引換払い … ヤマト便でお送りいたします。商品受け渡し時に、その場で代金をお支払いください。
- ② カード決済 … 下記のクレジットカードはすべてご利用いただけます。  
ご利用のカード会社に○印をつけ、名義、会員番号、有効期限を明記の上、お申込みください。

●カード会社 VISA MasterCard JCB American Express

●会員番号

□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

●カード名義(氏名)

●有効期限

□	□	月 /	20	□	□	年
---	---	-----	----	---	---	---

- ③ 企業・公費購入 … 請求書を同封いたします。1ヶ月以内にお支払いください。